

2023年度 第3回 フットニックデバイス・応用技術研究会

日時：2023年10月25日(水) 13:00～15:55 講演会
15:55～17:00 ポスターセッション・名刺交換会

会場：日本電信電話株式会社 厚木研究開発センタ 1F プレゼンルーム

協力：株式会社 オプトロニクス社、株式会社 イーエクス プレス

★★★ シリコンフォトニクス・実装 ★★★

講演プログラム (講演順は変更される場合があります)

13:00 ～ 13:05

事務連絡・幹事挨拶

13:05 ～ 13:55

高速・高密度光インターコネクトを実現する光電気集積モジュール

京セラ株式会社 けいはんなリサーチセンター 先進マテリアルデバイス研究所 課責任者

赤星知幸

13:55 ～ 14:05

休憩

14:05 ～ 14:55

広帯域シリコン表面光結合器の開発とそのアプリケーション展開

産業技術総合研究所 プラットフォームフォトニクス研究センター ハイブリッドフォトニクス研究チーム

渥美裕樹

14:55 ～ 15:05

休憩

15:05 ～ 15:55

シリコン導波路型光アイソレータの低損失化と薄膜集積技術の開発

国立大学法人東京工業大学 未来産業技術研究所工学院電気電子系 准教授

庄司雄哉

15:55 ～ 17:00

ポスターセッション・名刺交換会(懇親会は無し)

担当幹事：富士通株式会社

NTT

蘇武 洋平

開 達郎

事務局：一般財団法人光産業技術振興協会

松村 豊